



Title	No. 150(2010年4月号)のお詫びと訂正
Author(s)	
Citation	大阪大学低温センターだより. 2010, 151, p. 33
Version Type	VoR
URL	https://hdl.handle.net/11094/22248
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

お詫びと訂正

No.150（2010年4月号）に以下の通り間違いがありましたので、お詫びして訂正いたします。

3ページ

【誤】 白石誠司 基礎工学研究科（システム創成専攻）・准教授

【正】 白石誠司 基礎工学研究科（システム創成専攻）・教授

裏表紙（目次）

【誤】

研究ノート

シリコン - 炭素共有結合性有機単分子膜被覆によるシリコンナノワイヤーの電気性制御

荒 正人，梶原 薫，備 宇宙，彥田 博一

Ti-Ni系形状記憶合金に現れる非整合な衛星反射とその起源

福田 隆，掛下 知行

GCOE特集

発光性高移動度共役高分子複合体の基礎研究とリングレーザー応用

藤井 彰彦，尾崎 雅則

触媒表面を基準面とする化学研磨法の開発

佐野 泰久，有馬 健太，山内 和人

【正】

GCOE特集

シリコン - 炭素共有結合性有機単分子膜被覆によるシリコンナノワイヤーの電気性制御

荒 正人，梶原 薫，備 宇宙，彥田 博一

Ti-Ni系形状記憶合金に現れる非整合な衛星反射とその起源

福田 隆，掛下 知行

発光性高移動度共役高分子複合体の基礎研究とリングレーザー応用

藤井 彰彦，尾崎 雅則

触媒表面を基準面とする化学研磨法の開発

佐野 泰久，有馬 健太，山内 和人